「産業技術総合研究所・計量標準総合センター」探訪記

平成16年度第2回光科学及び光技術調査委員会(関東)において、産業技術総合研究所が世界最高精度での平面度測定を実現し、平面度標準を供給することが話題となりました。委員会としてこの話題についてまとめようということで、今回この平面度測定システムを開発した独立行政法人産業技術総合研究所・計量標準総合センターを訪れましたので、ご報告したいと思います。計量標準総合センターは、経済産業省・計量研究所が母体となって、独立行政法人化に伴い改組した組織で、計測標準研究部門のもとに15の科と計量標準管理センターからなり、今回訪問させていただいたのは、長さ計測科・幾何標準研究室です。この研究室は、幾何形状・寸法計測、表面性状計測、角度計測、ナノ・ピコメトロロジーなど幾何標準に関する調査・研究を行っています。ここでは、委員会で話題となった平面度標準の供給についてご紹介します。

12 インチ (約 300 mm) の大型シリコンウェハーを用い た半導体製品の製造がいよいよ本格的に始まろうとしてお り、各半導体メーカーは市販の平面度測定機によりシリコ ンウェハーの平面度を測定していますが, 測定機自体の測 定精度を客観的に評価する方法が確立されておらず、平面 度標準の供給が求められていました。ここで紹介する平面 度測定機は,このような背景のもと、計量標準総合センタ ーがフジノン株式会社の協力を得て開発した,世界最高精 度を有するフィゾー型大口径平面度干渉計測装置です。 こ の装置により, 直径約300 mm の測定範囲において, 10 nm の精度で測定対象物体の平面度の測定が可能となります。 以下,産業技術総合研究所のホームページ [http://www. aist.go.jp/aist_j/press_release/pr2004/pr20040322/ pr20040322.html] から引用すると,「この精度を例えて言 うならば、関東平野の広さに存在する凹凸を3mmの精度 で測定することができることに匹敵する極めて高い測定精 度である | となり、現時点で他国の国立標準研究所を抜い て世界最高の測定精度を達成しています。

図1は、大口径平面度干渉計測装置の概要を示しています。 きわめてシンプルなフィゾー干渉計の配置をとっており、振幅分割された参照面と被測定物体からの反射により生じた等厚干渉縞を測定し、両者間の光路差分布が導出さ

れます。光源は、安定化 He-Ne レーザーであり、光アイソ レーターを通過後、カップラーにより光ファイバーへ結合 されます。レーザー光は、ファイバーにより装置本体へ導 かれ、2個の顕微鏡レンズを介して光学系へ入射されま す。装置本体へ入射するときのレーザー光は垂直な直線偏 光状態となるように調整されているので, 偏光ビームスプ リッター (PBS) ですべて反射されます。その後, 1/4 波長 板により円偏光となったレーザー光は, F3.1のトリプレ ットのコリメーターレンズにより,320 dの平面波へ変換 されます。精度のよい平面波を作り出すため、コリメータ ーレンズの設計には十分な時間が費やされ,入念な収差補 正が行われました。平面波へ変換されたレーザー光は、参 照面 (reference) を有する基準板へ入射されます。基準板 の下面である参照面と被測定物体 (object) の表面からの 反射により生じた干渉光は、もとの光路を戻ります。干渉 光は, 1/4 波長板により水平な直線偏光状態となり, PBS を通過して上部の CCD カメラへ到達します。 CCD カメラ は,1024×1024 画素を有し,各画素に入射した光強度が

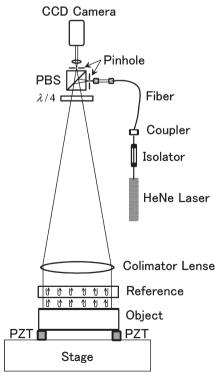


図1 大口径平面度干渉計測装置の概要。

34 巻 5 号 (2005) **267** (25)

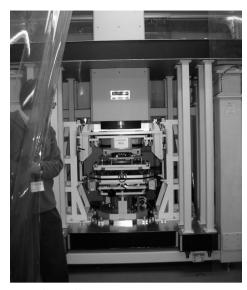


図2 装置本体。

12 ビットのディジタル値へ変換されます。基準板を除い て、すべての光学素子には反射防止膜 (AR コート)が十分 施されており、所望の面以外の反射を抑えるためのさまざ まな工夫がなされています。また、基準板の上面は、下面 の参照面に対して約10分のウェッジ角がつけられており、 ここからの反射光は焦点位置に置いてあるピンホールによ り遮られ、CCD カメラに到達できない構造となっていま す、被測定物体が固定されている台は、2軸のモーターを 用いた X-Y ステージと回転ステージにより測定物体の位 置を調整することができます。さらに3本の静電容量セン サーによるポジションフィードバック機能付きピエゾ素子 (FB型 PZT) により上下方向に移動でき、干渉縞を位相 シフトすることができます。基準板は、安定した参照面形 状を保つため、直径 350ϕ 、厚さ $100 \, \mathrm{mm}$ の合成石英ガラ スからできており、1枚で20kg程度の重量を有していま す. 参照面は高精度に研磨されており、さらに三枚合わせ 法により、その絶対形状があらかじめ測定されています。 被測定物体の形状は,本装置で測定される光路差分布と参 照面の絶対形状データから求めることができます。ここ で,三枚合わせ法とは、ほぼ同一な形状を有する3つの試 料に対して、2つの試料間の光路差を3つの組み合わせで 測定し, そこから試料の絶対形状を求める方法で, 他の参 照面を必要とせずに自らの形状を決定できる自己校正法の ひとつです。実際には、3つの組み合わせで求めることが できるのは試料の断面形状であり、二次元の絶対形状を求 めるには試料を回転させたときの光路差の測定が必要とな り, 非常に複雑な計算となります。装置本体は筐体から吊 り下げされており(図2)、下からの外部の振動をカットす

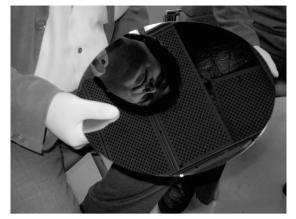


図3 12インチ大型シリコンウェハー。



図4 装置本体にシリコンウェハーを固定。

るとともに、装置全体が一体型として動くので揺れにも強い構造となっています。図3は、直径30 cm、厚さ0.8 mm の12インチ大型シリコンウェハーで、このウェハーを持っている当委員会委員長の埼玉大学門野氏の顔がきれいに反射しているのがわかります。図4は、この試料を測定するために、本装置の開発責任者である高辻氏が装置本体にシリコンウェハーを固定しているところです。

産業技術総合研究所は、計量標準に関する試験・測定サービスを行っており、今回開発した装置を用いた平面度の依頼試験業務(平面度標準の供給)をすでに開始しています。また、平成17年夏には、平面度測定事業所の審査、認定業務を始め、秋には第一号の認定が行われる予定です。

最後に、研究室への訪問を許可していただき、またさまざまな技術的内容を教えていただいた産業技術総合研究所の計量標準総合センター計測標準研究部門長さ計測科幾何標準研究室・主任研究員の高辻利之博士に、心より感謝いたします。

(能開大 小野寺理文)